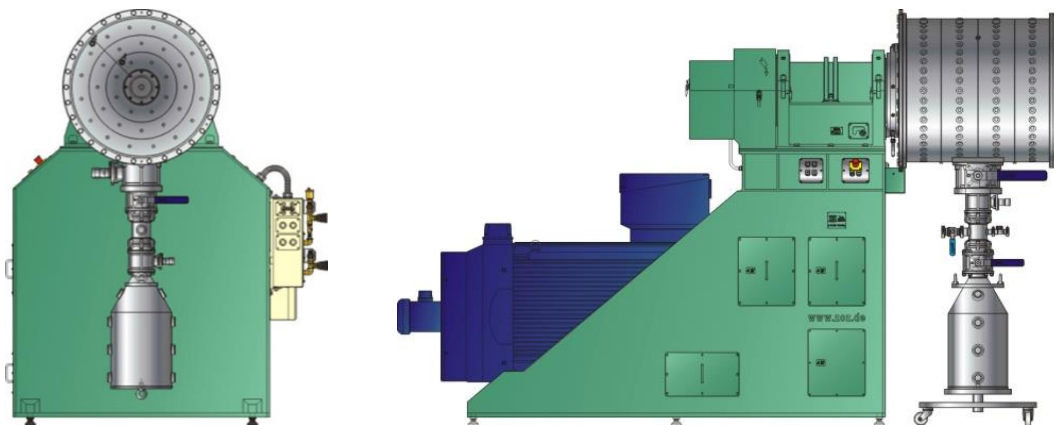


Simoloyer® CM400

用于制作纳米结构的高动能球磨设备(HKP)

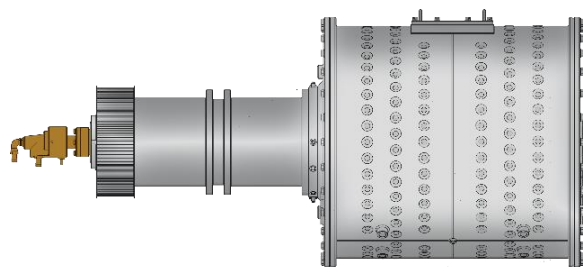
批量操作、自动批量、半连续



通常

Simoloyer® 中的高动力学加工(HKP)技术代表了机械合金化(MA)、高能球磨(HEM)和反应铣削(RM)领域的最前沿技术。这一技术通过高速旋转的研磨介质(如钢球、陶瓷球等)与物料之间的剧烈碰撞、摩擦和剪切作用,实现物料的高效细化、合金化和化学反应,从而制备出具有优异性能的纳米结构材料。Simoloyer® 的基本单元在批量、自动批量和半连续操作中保持不变,但根据不同的应用需求,可以配备不同的研磨单元和相应的端口。s1型:带有半连续端口;s2型:带有第二个自动批量主端口;s5型及以上:提供多个主端口,适用于大规模、高效率的物料处理,是工业生产中的理想选择。Simoloyer®适用于不同硬度,温度和耐腐蚀性的的钢制研磨、陶瓷(Si3N4)研磨和硬质合金(WC-Co)研磨。

技术数据	Simoloyer® CM400b
标准研磨装置	W400-4001 (批量)
最大值相对速度	14 米/秒
转速, 直接	75 - 375转/分
辅助逆变器驱动	转动 W400
研磨装置	快速替换
运行模式, 负载. 等级	选择研磨装置
材料、冷却/加热	
操作温度(标准)	-20 - 80摄氏度
气闸系统	DN100
气体供应(大气)	DN25/40 ≤ 0.5巴
操作真空/压力	10 ⁻⁴ 毫巴至 0.5毫巴
大气	真空、var、气体、空气
主逆变器驱动	400 千瓦
电源	6千伏/55安, 三相
制冷/供热	G1½, 高达75升/分钟
噪声排放	90 分贝(安)
净重基本单位/总计	6.500/7.900 千克
长x宽x高, 所需空间	3.525x1.500x2.410mm, 35m ²



应用

通过大规模批处理、细磨、混合、分散、均质化等工艺,加工生产纳米结构、纳米晶体、非晶材料、MMC(金属基复合材料)、CMC(羧甲基纤维素钠)、CCC等复合材料,广泛应用于如电池材料、ODS(氧化物弥散强化高温合金)/NFA(纳米铁素合金)、固态储氢、硬质金属加工,快速减小颗粒尺寸和延展性金属片加工等。

Maltoz®-Simoloyer® 操作系统

集成了多媒体、功能性的软件。系统支持循环操作功能,实时监控和控制不同设备和过程的温度,记录设备的功率和扭矩数据。系统自动生成详细的日志文件,记录设备运行状态、操作过程、故障报警等关键信息。系统提供了完整的过程历史保护功能,确保所有操作和数据都被安全地存储和备份。系统还提供了对硬件设备和人员的保护。

设备/附件

带无死区排水和装料格栅的气闸系统、样品装置和容器、真空泵和气体系统、特殊阀门、冷却块和加热系统、吸声柜、集装箱机械手、存储和装载系统。



技术数据可能会更改